### (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMME LARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



# 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 22. Februar 2001 (22.02.2001)

## PCT

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/13698 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: G01R 31/312

H05K 13/08,

(72) Erfinder; und

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE00/02603

(22) Internationales Anmeldedatum: 3. August 2000 (03.08.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

199 38 062.7

12. August 1999 (12.08.1999) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHÜTZ, Dietmar [DE/DE]; Nockherstr. 40, D-81541 München (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, KR, SG, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

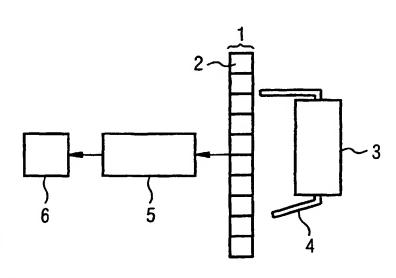
#### Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR DETECTING THE POSITION OR THE SURFACE STRUCTURE OF AN OBJECT AND APPLICA-TION OF SAID METHOD AS WELL AS A MACHINE FOR TREATING OBJECTS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM ERKENNEN DER LAGE ODER DER OBERFLÄCHENSTRUKTUR EINES GEGEN-STANDS UND ANWENDUNG DES VERFAHRENS SOWIE EINE MASCHINE ZUR VERARBEITUNG VON GEGENSTÄN-



(57) Abstract: The invention relates to a method for detecting the position or the surface structure of an object (3) by means of an array (1) of capacitive individual sensors (2). The object (3) is positioned onto or closely over the array (1). The invention especially relates to the application of said method in printed-circuit-board assembly machines for detecting the position and orientation of the connection pins (4) pertaining to an electrical component (3). The sensor used in said method is produced by means of the semiconductor production, can do without further supplements, such as an optical system for instance, and can be produced in a much more cost-effective manner. The invention further relates to a machine for treating objects.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erkennen der Lage oder der

Oberflächenstruktur eines Gegenstands (3) mit Hilfe eines Arrays (1) kapazitiver Einzelsensoren (2), wobei der Gegenstand (3) auf oder dicht über dem Array (1) positioniert wird. Ferner betrifft die Erfindung insbesondere die Anwendung des Verfahrens in Bestückautomaten zur Erkennung von Lage und Orientierung der Anschlußpins (4) eines elektrischen Bauelementes (3). Der bei dem Verfahren verwendete Sensor wird mit Mitteln der Halbleiterproduktion hergestellt und kommt ohne weitere Zusätze, wie z.B. Optik, aus und ist wesentlich günstiger herzustellen. Darüber hinaus betrifft die Erfindung eine Maschine zur Verarbeitung von Gegenständen.



l



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

, day \*\*\*

4. . WO 01/13698 PCT/DE00/02603

1

# Beschreibung

Verfahren zum Erkennen der Lage oder der Oberflächenstruktur eines Gegenstands und Anwendung des Verfahrens sowie eine Maschine zur Verarbeitung von Gegenständen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erkennen der Lage oder der Oberflächenstruktur eines Gegenstands, wobei ein Bild des Gegenstands erzeugt wird. Ferner betrifft die Erfindung die Verwendung des Verfahrens.

Werkzeugmaschinen, insbesondere Bestückautomaten, stellen hohe Anforderungen an die Genauigkeit bei der Erkennung, Handhabung und Verarbeitung von Werkstücken oder Bauteilen. Ein wesentliches Problem dabei sind Ungenauigkeiten bei der Bereitstellung der Werkstücke/Bauteile, die z. B. durch einen notwendigen Spielraum zwischen Bauteil und Bauteilträger entstehen. Diese Ungenauigkeiten sind im allgemeinen größer als die geforderte maximale Endungenauigkeit und müssen daher im Laufe der Bearbeitung korrigiert werden. Insbesondere ist es 20 wünschenswert, neben der Feststellung der Position des Werkstückes oder Bauteiles, zu erkennen, ob es äußerlich beschädigt ist und dadurch von vornherein von der Weiterverarbeitung ausgeschlossen werden muß.

25

30

10

15

Es sind Verfahren zur Erkennung von Werkstücken/Bauteilen bekannt, die diese optisch abtasten und ein entsprechendes zweidimensionales Bild mit darin enthaltener Information aus der dritten Dimension (Tiefeninformation) erstellen. Die dafür benötigten optischen Sensoren sind aufwendig und teuer in der Herstellung. Aufgrund ihres aufwendigen Aufbaus sind sie schlecht integrierbar und können daher nur an bestimmten Stellen des Verarbeitungsprozesses von der Bereitstellung des Bauteils bis zur endgültigen Plazierung angeordnet werden. Daher sind diese bekannten Verfahren gekennzeichnet durch ei-

35 ne nachträgliche Korrektur, beispielsweise der Lage des Bauteils, bzw. der Verwerfung des Bauteiles als Ausschuß. Diese Vorgehensweise führt insbesondere bei Bestückautomaten zu nicht unerheblichen Zeitverlusten. Ferner liefert die optische Abtastung der Werkstücke ein zweidimensionales Bild mit einer Fülle von Informationen auch aus der dritten Dimension, die in den meisten Fällen gar nicht benötigt wird. Im wesentlichen kommt es darauf an, die Position eines Werkstücks zu erkennen. Bei Bestückautomaten ist es darüber hinaus notwendig, diejenigen Teile des Bauteils zu überprüfen, die später in der Leiterplattenebene zu Liegen kommen. Ein Beispiel dafür wäre die Erkennung eines verbogenen Anschlußpins eines elektrischen Bauelementes.

Es sind darüber hinaus kapazitive Fingerabdruck-Sensoren bekannt, die durch Abtasten der Oberfläche eines Fingers ein Bild des Fingerabdrucks erzeugen, der zur Personenidentifikation verwendet werden kann. Diese Sensoren sind mit Hilfe der Siliziumtechnologie leicht und billig herzustellen und darüber hinaus integrierbar. Solche Sensoren sind z. B. bekannt aus US 4,353,056.

20

25

30

10

15

Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zum Erkennen der Lage oder der Oberflächenstruktur eines Gegenstands bereitzustellen, bei dem unter Verwendung eines leicht und billig herstellbaren Sensors ein Bild des Gegenstandes erzeugt wird, das größtenteils nur die relevante Information enthält.

Dieses Ziel wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren nach Anspruch 1 erreicht. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung und Anwendungen der Erfindung sowie eine Maschine, die die Erfindung verwendet, sind den weiteren Ansprüchen zu entnehmen.

Die Erfindung gibt ein Verfahren zum Erkennen der Lage oder der Oberflächenstruktur eines Gegenstands an, wobei der Gegenstand auf oder dicht über einem Array von kapazitiven Einzelsensoren plaziert wird. Die laterale Ausdehnung der Einzelsensoren darf dabei höchstens die Hälfte der lateralen Ausdehnung des zu erkennenden Gegenstandes betragen. Wenigstens einer der kapazitiven Einzelsensoren erfährt durch die Anwesenheit des Gegenstands eine kapazitive Störung an seiner Oberfläche. Diese Störung eines oder mehrerer Einzelsensoren wird elektronisch ausgewertet und zu einem Bild des Gegenstandes verarbeitet.

Durch die erfindungsgemäße Plazierung eines Gegenstandes auf 10 oder dicht über einem Array kapazitiver Einzelsensoren erreicht man, daß das vom Array gelieferte Bild des Gegenstandes nur eine geringe Tiefeninformation über die nahe am Sensor befindlichen Teile des Gegenstandes enthält. Denn mit zunehmender Entfernung vom kapazitiven Sensor wird die kapazitive Störung so gering, daß sie nur schwach oder gar nicht 15 mehr erkannt werden kann. Ferner entfallen Störungen der Bildverarbeitung durch Beleuchtungsprobleme oder inhomogene Hintergründe. Die Komponenten nahe am Sensor treten im Bild deutlich hervor, während weiter entfernte Elemente, die damit auch außerhalb z. B. der Leiterplattenebene liegen, schwächer 20 oder gar nicht in Erscheinung treten. Zudem ist ein kapazitiver Sensor im einfachsten Fall eine Anordnung von Einzelkondensatoren, die sich leicht und kostengünstig realisieren läßt.

25

30

٨,

Besonders vorteilhafterweise verwendet man als Array kapazitiver Einzelsensoren einen kapazitiven Fingerabdruck-Sensor auf Halbleiterbasis. In diesem Fall sind die kapazitiven Einzelsensoren Feldeffekttransistoren. Ein solcher Sensor ist mit den Mitteln der Siliziumtechnologie kostengünstig und integriert herstellbar.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen als Gegenstand ein mechanisches Werkstück oder ein elektrisches Bauelement in seiner Oberflächenstruktur oder Position erkannt wird. Insbesondere bei elektrischen Bauelementen eignet sich das erfindungsgemäße Verfahren zur

35

4

Erkennung der Lage und der Orientierung von Anschlußpins, da hier nur die Information über die für das Bauelement vorgesehene Leiterplattenebene benötigt wird.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist besonders gut geeignet zur Anwendung in Bestückautomaten, die eine Werkzeugmaschine und einen Bauelementebereitsteller aufweisen. Die leicht integrierbaren Fingerabdruck-Sensoren können ohne weiteres am Bauelementebereitsteller oder in der Werkzeugmaschine montierte werden. Dadurch wird es ermöglicht, die Lage und die Orientierung von Anschlußpins elektrischer Bauelemente bereits zu Beginn des Verarbeitungsprozesses zu überprüfen, so daß auf nachträgliche Korrekturen verzichtet werden kann. Zudem können dadurch defekte Bauelemente, beispielsweise mit abgebrochenen oder verbogenen Anschlußpins, sofort aussortiert werden, ohne daß unnötig Prozeßzeit für ein defektes Bauelement verlorengeht.

Gegebenenfalls können auch weitere gleich- oder andersartige

20 Sensoren, beispielsweise zur Erkennung der Oberflächenstruktur von Vorder- und Rückseite oder zum gleichzeitigen Erkennen von Lage und Oberflächenstruktur, in die Bestückautomaten
integriert werden.

Ferner gibt die Erfindung eine Maschine zum Verarbeiten von Gegenständen an, die ein Werkzeug zum Bereitstellen der Gegenstände und ein Werkzeug zum Transport der Gegenstände aufweist. In eines oder beide Werkzeuge ist ein Array kapazitiver Einzelsensoren integriert, das die Lage und/oder die Oberflächenstruktur der Gegenstände gemäß dem oben beschriebenen Verfahren erkennt.

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels und den dazugehörigen Figuren näher erläutert.

Figur 1 zeigt einen Gegenstand, der erfindungsgemäß über einem Fingerabdruck-Sensor plaziert ist, in Draufsicht.

. .

Figur 2 zeigt den über einem Fingerabdruck-Sensor plazierten Gegenstand aus Figur 1 im Querschnitt.

Figur 1 zeigt ein elektrisches Bauelement 3 mit Anschlußpins 4, welches über einem Sensorarray 1 positioniert ist. Das Sensorarray 1 besteht aus mehreren kapazitiven Einzelsensoren 2. Die laterale Ausdehnung der kapazitiven Einzelsensoren 2 ist wesentlich kleiner als die laterale Ausdehnung des elektrischen Bauelements 3. Dadurch wird gewährleistet, daß ein Bild des elektrischen Bauelements 3 von hinreichender Auflösung entsteht.

Figur 2 zeigt ein elektrisches Bauelement 3 mit Anschlußpins
4, das dicht neben einem Sensorarray 1 angeordnet ist. Das
Sensorarray 1 besteht aus kapazitiven Einzelsensoren 2. An
das Sensorarray ist eine Auswerteelektronik 5 mit nachfolgender Bildverarbeitung 6 angeschlossen. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren, angewandt auf die Erkennung der Orientierung
von Anschlußpins elektrischer Bauelemente, kann beispielsweise der unten in Figur 2 dargestellte abgeknickte Anschlußpin
4 erkannt und das elektrische Bauelement 3 als Ausschuß aus
dem weiteren Verarbeitungsprozeß ausgeschlossen werden.

25 Die Erfindung beschränkt sich nicht auf die beispielhaft gezeigten speziellen Ausführungsformen, sondern wird in ihrer allgemeinsten Form durch Anspruch 1 definiert.

# Patentansprüche

des (3) verarbeitet wird.

- 1. Verfahren zum Erkennen der Lage und/oder der Oberflächenstruktur eines Gegenstands (3),
- wobei der Gegenstand (3) auf oder dicht über einem Array
  (1) kapazitiver Einzelsensoren (2), deren laterale Ausdehnung höchstens die Hälfte der lateralen Ausdehnung des zu
  erkennenden Gegenstandes (3) beträgt, plaziert wird,
   wodurch eine kapazitive Störung der Oberfläche wenigstens eines Einzelsensors (2) verursacht wird, welche
  elektronisch ausgewertet und zu einem Bild des Gegenstan-
- Verfahren nach Anspruch 1,
   wobei das Array (1) ein kapazitiver Fingerabdruck-Sensor auf Halbleiterbasis ist.
- Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 oder 2, wobei Lage oder Oberflächenstruktur eines mechanischen
   Werkstücks oder eines elektrischen Bauelements erkannt wird.
- Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 3 zur Erkennung der Lage und der Orientierung von Anschlußpins (4) eines elektrischen Bauelementes (3).
- 5. Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 3 zur Erkennung der Lage und der Orientierung von Anschlußpins (4) eines elektrischen Bauelementes (3) in einem Bestückautomaten, der eine Werkzeugmaschine und einen Bauelementebereitsteller aufweist, wobei der Fingerabdruck-Sensor in den Bauelementebereitsteller oder in die Werkzeugmaschine integriert wird.
- 35 6. Maschine zum Verarbeiten von Gegenständen mit einem Werkzeug zum Bereitstellen der Gegenstände und einem Werkzeug zum Transport der Gegenstände, bei der ein Fingerabdruck-

WO 01/13698 PCT/DE00/02603

7

Sensor in eines oder beide Werkzeuge integriert ist, der die Lage und/oder die Oberflächenstruktur der Gegenstände erkennt.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In J Application No PCT/DE 00/02603

A. CLASSIF IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H05K13/08 G01R31/312		
According to	nternational Patent Classification (IPC) or to both national classifica	ition and IPC	
	SEARCHED		
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification $H05K - G01R$	on symbols)	
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that se	uch documents are included in the fields se	earched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data bas	se and, where practical, search terms used	)
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ		
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 759 559 A (GENRAD INC) 26 February 1997 (1997-02-26) abstract; claim 1; figure 1		1
A	EP 0 305 148 A (HEWLETT PACKARD C 1 March 1989 (1989-03-01) abstract; figures	0)	1
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed	in annex.
*A* docume consid *E* earlier filing of *L* docume which citatio *O* docume other *P* docume	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) sent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filling date but	<ul> <li>*T* later document published after the inte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or th invention</li> <li>*X* document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of particular relevance; the cannot be considered to involve an indocument is combined with one or ments, such combination being obvio in the art.</li> <li>*&amp;* document member of the same patent</li> </ul>	the application but early underlying the claimed invention to considered to coment is taken alone claimed invention ventive step when the one other such docuus to a person skilled
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	arch report
4	December 2000	12/12/2000	
Name and	mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL – 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Rieutort, A	

1

INTERNATION AL SEARCH REFORT

Information patent family members

PCT/DE 00/02603

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0759559	Α	26-02-1997	US JP	5811980 A 9121100 A	22-09-1998 06-05-1997
EP 0305148	Α	01-03-1989	US DE DE JP JP KR	4779043 A 3877862 A 3877862 T 1112179 A 2664429 B 9202874 B	18-10-1988 11-03-1993 26-08-1993 28-04-1989 15-10-1997 06-04-1992

A KIACCI	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES				
IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H05K13/08 G01R31/312				
		Whaten and do IDV			
	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	Silikation und der IPK			
	RCHIERTE GEBIETE ner Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol	de )			
IPK 7	HO5K G01R	,			
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiete	tallen		
11001101101					
			<u> </u>		
Während d	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	ame der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)		
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ				
0.416.00	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Retracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
Kategorie®	Bezeichnung der Veröheitlischung, soweit entorderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Telle	Bout ranopidos (1).		
Ī	ED 0 750 FFO A (CENDAD TAIC)		1		
A	EP 0 759 559 A (GENRAD INC) 26. Februar 1997 (1997-02-26)		1		
	Zusammenfassung; Anspruch 1; Abbi	ldung 1			
Α	EP 0 305 148 A (HEWLETT PACKARD C	0)	1		
	1. März 1989 (1989-03-01)				
	Zusammenfassung; Abbildungen				
	difficulties gains gains				
1					
	ittere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang Patentfamilie			
	nehmen re Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	*T* Spätere Veröffentlichung, die nach den	n internationalen Anmeldedatum		
*A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert.  *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert.  *A* weröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert.  *A* weröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert.					
	nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist s Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist	oder der ihr zugrundeliegenden		
Anm		*X* Veröffentlichung von besonderer Bede kann allein aufgrund dieser Veröffentli	utung: die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf		
sche	inen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	erfinderischer Tätickeit beruhend betra	achtet werden		
SOIL	ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie eführt)	kann nicht als auf erfinderischer Tatig	keit beruhend betrachtet		
"O" Veröf	l einer oder mehreren anderen i Verbindung gebracht wird und				
*P* Veröft	Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	diese Verbindung für einen Fachmanr *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselbei			
	beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist s s Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	4. Dezember 2000	12/12/2000			
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter			
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2				
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.	Rieutort, A			
1	Fax: (+31-70) 340-3016	KIEULUIL, A			

1

Angaben zu Veroffentlichungen, die zu en Patentfamilie gehoren

PCT/DE 00/02603

Im Recherchenbericht Ingeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung		tglied(er) der atentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0759559 A	26-02-1997	US JP	5811980 A 9121100 A	22-09-1998 06-05-1997
EP 0305148 A	01-03-1989	US DE DE JP JP KR	4779043 A 3877862 A 3877862 T 1112179 A 2664429 B 9202874 B	18-10-1988 11-03-1993 26-08-1993 28-04-1989 15-10-1997 06-04-1992